PASJ2021 MOP026

セプタム壁近傍における入射ビームプロファイルモニターと エアギャップ用金属窓を利用した常時プロファイルモニターの開発 DEVELOPMENT OF INJECTION BEAM PROFILE MONITOR NEAR SEPTUM WALL AND CONSTANT PROFILE MONITOR USING METAL WINDOW FOR AIR GAP

高井 良太*, 谷本 育律, 内山 隆司, 野上 隆史, 満田 史織, 帯名 崇

Ryota Takai^{*}, Yasunori Tanimoto, Takashi Uchiyama, Takashi Nogami, Chikaori Mitsuda, Takashi Obina High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Accelerator Laboratory

Abstract

In the Photon Factory storage ring (PF-ring), which is a dedicated light source of KEK, a new septum magnet has been installed at the beam injection point with two types of screen monitors: YAG screen and OTR screen. The YAG screen uses a C-shaped screen holder having no frame on the septum-wall side and makes possible to measure the injection beam profile near the septum wall precisely. The OTR screen uses the Optical Transition Radiation (OTR) emitted from a metal window for the air gap and enables constant monitoring of the injection beam profile without degrading the beam injection efficiency. Although the idea to use a metal window for the air gap as a radiation target for the screen monitor is so unique and promising, our present OTR screen is unable to obtain the correct profile for injection beams passing near the septum wall. We think that the cause of this is a surface waving of the metal window generated after being welded and are producing a prototype of the window by using a method for reducing the surface waving as much as possible.

1. はじめに

KEK の放射光源である PF リングでは、2020 年の夏季 停止期間中にビーム入射点のパルスセプタム電磁石(通 称セプタム 2, S2) とその真空ダクトが更新された [1,2]。 元々設置されていたセプタム2は1988年製の真空ダク トに磁極を内蔵した in-vacuum 型のセプタム電磁石で、 2015年には老朽化のため真空ダクト内の冷却水配管か ら水漏れを起こした。液体シール材による応急処置でリ ングの運転は続けられたが、その後もリークの再発を繰 り返したため、2017年には同配管内を真空化するととも に、その分ダクトへの入熱を減らすべく蓄積リング側の 直上流に光アブソーバを追加する処置が取られた。しか しながら、蓄積ビームの中心軌道から 15 mm の位置ま で挿入されたこの光アブソーバがリングの(入射ビーム に対する)物理的口径を狭める結果となり、以降高い入 射効率と小さい入射振動を両立することが困難となって いた。今回の更新は、この一連のトラブルに対する根本 的な対処となる。すなわち、老朽化した真空ダクトを更 新することで真空リークの問題を完全に解消するととも に、問題となっていた光アブソーバを廃して入射スキー ムを見直すことにより、入射効率改善と入射振動抑制の 両立化を図る。これは、実験フロアの放射線レベル低減 と放射光強度の安定化に寄与するため、放射光利用施設 にとっては特に重要な改善と言える。

この更新に伴い、入射ビームに対するビームモニター も大幅に強化された。以前のセプタム2には、ビーム輸 送ライン (BT)の終端における入射ビームの横方向プロ ファイルを観測するため、磁極を出てすぐの所にアルミ ナ蛍光板 (デマルケスト)とアナログ CCD カメラで構 成されるスクリーンモニターが設置されていた。デマル

* ryota.takai@kek.jp

ケストは電子ビームに対して非常に明るく・長く発光す るという特性を持っており、カメラによる撮像が容易な ため BT のスクリーンモニターにはよく使われてきた素 材であるが、近年の高電荷で繰り返しの速いビームに対 しては、カメラの画素の飽和や発光点の滲み、前のビー ムの残像等によって正確なプロファイルが測定できない という問題がある。そこで、新しい真空ダクトには、デ マルケスト以外の放射ターゲットを用いた2種類のスク リーンモニターが設置された。本発表では、これらのス クリーンモニターの詳細と入射ビームの観測例、今後の 課題について述べる。

2. 2種類のスクリーンモニター

新しい真空ダクトは、入射ビームダクトと蓄積ビーム ダクトが長さ数 cm のエアギャップで完全に分けられた 分離型構造となっている [3]。その入射ビームダクトの 最下流部にプロファイルモニター専用のモニターチェ ンバーがあり、2 種類のスクリーンモニターはそこに設 置された。Figure 1 にモニターチェンバー周辺の写真を 示す。

2.1 YAG スクリーン

Figure 2 にモニターチェンバーとそれに付属する暗箱 内の構造を示す。2 種類のスクリーンモニターのうちの 一つは、Ce:YAG シンチレータを用いたスクリーンモニ ター(YAG スクリーン)である。圧空式の直線導入機に より、オンデマンドのプロファイル測定を可能にする。 Ce:YAG シンチレータは、数あるシンチレータの中でも 電子ビームに対するフォトンの収率が高く、発せられる 蛍光の減衰時間も 100 ns 程度と非常に短いため、低電 荷の高繰り返しビームであっても shot-by-shot で精密な プロファイルを得ることができる。新たに設定された入 射軌道では、入射ビームはセプタム壁から約 2.5 mm の Proceedings of the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 9 - 12, 2021, QST-Takasaki Online, Japan

PASJ2021 MOP026



Figure 1: Photo around the monitor chamber installed on downstream of the new septum magnet.

位置を通過するため [4]、シンチレータを保持するスク リーンホルダにはセプタム壁側のフレームがないコの字 型のものを採用した。また、このスクリーンホルダとセ プタム壁との間隔(設計上は1mm)は、導入機に設けた XY ステージにて大気側から微調可能となっている。ス クリーンホルダの開口は幅 17 mm、高さ 15 mm となっ ており、これを下に 45° 傾けて後述する真下のビュー ポートから観測する。モニターチェンバーに入るまでに 入射ビームが通ってくるインコネル製の薄肉ダクト(厚 さ 0.3 mm)の内法が 15.8 mm×7.4 mm であるから、正 面から見たホルダ開口はそれよりもひと回り大きいサ イズとなっている。シンチレータの厚みは 0.1 mm と薄 いため、結晶内での電子散乱による像の滲みの影響は、 入射ビームのサイズに対してほぼ無視できる。チャージ アップによる放電防止のため、ビームの入射面には厚さ 30Åの導電性コーティングが施してある。Figure 3 に YAG スクリーンの写真を示す。

2.2 OTR スクリーン

もう一つのスクリーンモニターは、エアギャップに面 した金属窓から発せられる遷移放射光(OTR)を利用し たスクリーンモニター(OTR スクリーン)である。OTR とは、荷電粒子が誘電率の異なる物質へ入射する際にそ の境界面から発せられる輻射で、今回のような薄いター ゲットの場合、ビームがターゲットを透過する方向(前 方)とターゲットで鏡面反射された光が進む方向(後 方)の二手に放出される。光量はシンチレータに劣るが、



(b) Closeup of the monitor chamber



Figure 2: Inner structure of the monitor chamber and its dark box.

ビーム強度に対する線形性や発光の減衰時間の面では優れている。ただし、その放射強度はビームエネルギーに 依存した強い指向性と中空の空間分布を持つという特徴 がある。通常、金属窓はビームに対して垂直に設けられ るが、今回は後方 OTR を真下のビューポートから取り出 して利用できるよう、YAG スクリーンと同様に下へ45° 傾けて設置された。金属窓は厚さ 0.2 mm のステンレス 製で、大気側から熱歪みの小さいファイバーレーザー溶 接にて溶接されている。真空側の面は後方 OTR の指向 性を高めて光量を確保するため、バフ研磨により鏡面加 Proceedings of the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 9 - 12, 2021, QST-Takasaki Online, Japan

PASJ2021 MOP026



Figure 3: YAG screen.

工されている。窓の開口は幅 16 mm、高さ 16.5 mm で あり、やはり上述した薄肉ダクトの内法全体をカバーで きるサイズとなっている。このスクリーンモニターは、 別途放射ターゲットを挿入する必要がないため、リング の入射効率に影響を与えることなく常時入射ビームのプ ロファイルを観測することが可能である。エアギャップ 用の金属窓をスクリーンモニターの放射ターゲットとし て利用する試みは、世界でも他に類を見ないユニークな ものである。Figure 4 に OTR スクリーンの写真を示す。

2.3 スクリーン観測用光学系

これら二つのスクリーンから出た光は、モニターチェ ンバー下部に設けられた共通のビューポート(ICF114, 溶融石英)から取り出され、それぞれ1枚の平面ミラー を介してカメラに導かれる。二つのスクリーンの中心間 距離が35 mm しかないため、小型のジンバル式ミラー ホルダを上下にずらして並べ、スペースに余裕のあっ た上流側へ光をはねる構成にした。また、上述したよう に、高エネルギーのビームから得られる OTR は放射軸 周りの非常に狭い範囲に集中しており¹、放射面の角度





(b) 真空側(溶接前)



Figure 4: OTR screen.

誤差によってはその光軸がカメラレンズの口径を外れる 恐れがあるため、OTR 用のミラーはリモートで角度を 調整できるようにした。カメラには、比較的放射線耐性 が高いとされている CMOS センサーを用いた GigE カ メラ (Allied Vision Technologies, Mako G-030B)を使 用した。どちらの発光も減衰時間が非常に短いため、こ れらのカメラはビームの入射トリガーに同期して動作 させる必要がある。被写体であるスクリーンのサイズが 小さいことから、カメラレンズには焦点距離 75 mm の CCTV レンズに 2 倍のエクステンダーを付けて使用し た。撮像倍率はどちらのカメラも 33.8 µm/pixel となっ ている。これらの光学系は一つの暗箱に納められ、セプ タム 2 用架台の貫部分にアルミフレームを介して固定さ れた (Fig. 1, 2 参照)。

3. 入射ビームの観測例

Figure 5 に YAG スクリーン、Fig. 6 に OTR スクリーンでの入射ビームの観測例を示す。図中にある緑色の枠はカメラから見た各放射ターゲットの開口を示しており、その中心がビーム入射路(薄肉ダクト)の中心に対

¹ 2.5 GeV の電子ビームの場合、ターゲットから 1 m 先での OTR の空間的な拡がりは直径 1 mm にも満たない。

Proceedings of the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 9 - 12, 2021, QST-Takasaki Online, Japan

PASJ2021 MOP026



Figure 5: Injection beam profiles observed with the YAG screen.



Figure 6: Injection beam profiles observed with the OTR screen.

応している。また、画像の上下左右はビームに乗って見 たときの方向と一致させてあり、画像の左側がセプタム 壁(蓄積リング)の方向である。Figure 5 から分かると おり、YAG スクリーンでは入射ビームの位置に依らず綺 麗なビームプロファイルが得られている。一方、Fig.6 に示した OTR スクリーンでは、ビームがダクト中心付 近にあるときは YAG スクリーンと遜色のない綺麗なプ ロファイルが得られているが、ビームをセプタム壁近傍 の入射位置まで寄せると薄く拡がった奇妙な像になって しまっている。この像はビームに同期して得られるので OTR に由来しているのは間違いないが、その位置・形 状・強度とも本来のプロファイルとはかけ離れている。 この原因は、モニターチェンバー組み立て時に行った TIG 溶接の熱の影響で薄い金属窓の表面にうねり(熱歪 み)が生じており、ビームが当たる位置によって OTR の 光軸が大きくずれるためと考えている。Figure 6(a) のカ メラ画像では分かりにくいが、実際にビューポートから 肉眼で覗くと、明らかに金属窓の表面が平坦でないのを 確認できる。Figure 2 からも分かるとおり、金属窓から ビューポートに至るまでの光路が非常に狭いため、角度 を持って出た本来の光がダクト内で多重反射して生じた 迷光の一部を見ている可能性が高い。今のところ中継ミ ラーの角度を2次元的にスキャンしても YAG スクリー ンで得られるような本来の像は現れないため、OTR の光 軸はカメラレンズではなくその前のミラーの段階で観測 可能な口径から逸脱していると予想される。

4. 今後の課題

OTR スクリーンにおいて、ビームの入射位置、すな わち金属窓の周辺部においても正しいビーム像が得られ るようにするのが今後の課題である。前章で述べたよう に、正しいビーム像が得られない原因はモニターチェン バー組み立て時に生じた窓表面のうねりと考えられるた め、大きな熱歪みを伴う TIG 溶接を使わないチェンバー の組み立て方法や、できるだけ平坦な表面を実現できる 窓の加工方法・加工手順を検討している。Figure 7 は、 エンドミルによる切削加工のみで製作した厚さ 0.2 mm の金属窓の写真である。肉眼ではほとんど分からないも のの、OTR の放射面である真空側の面に1mm ピッチの 方眼パターンを映してみると、窓表面にわずかながらピ ラミッド状の加工痕を視認できる(Fig. 7(c)参照)。こ のような加工痕は、後の試作でエンドミルの刃の送り方 を変えることにより改善できることが分かっている。ま た、窓周辺の溶接は熱歪みの小さいファイバーレーザー 溶接で行い、技術上それが難しい箇所は曲げ加工を適用 する等、窓表面にできるだけうねりを生じさせないよう な組み立て方法の検討も進んでおり、現在はこれらの工 夫を組み合わせたモニターチェンバーを試作中である。

PASJ2021 MOP026



Figure 7: Sample of the metal window manufactured by only machining.

5. まとめ

PF リング入射点のセプタム 2 更新に伴い、2 種類の スクリーンモニター:YAG スクリーンと OTR スクリー ンが設置された。YAG スクリーンはセプタム壁側のフ レームがないコの字型ホルダを使用しており、セプタム 壁近傍における入射ビームプロファイルの精密観測が 可能である。OTR スクリーンはエアギャップ用の金属 窓から発せられる OTR を利用しており、リングの入射 効率に影響を与えることなく入射ビームプロファイルの 常時観測が可能である。エアギャップ用の金属窓をスク リーンモニターの放射ターゲットとして利用するこのア イディアは他に類を見ないユニークなものであるが、現 状の OTR スクリーンではセプタム壁近傍のビーム入射 位置において正しいビームプロファイルが得られていな い。その原因はモニターチェンバーの組み立て時に生じ た金属窓表面のうねりと考えられており、現在はそれを 極力低減し得る方法によるモニターチェンバーの試作が 進められている。

謝辞

参考文献にあるとおり、セプタム2の更新には筆者ら が所属する加速器第6研究系の他のメンバーも多く尽力 されました。東日本技術研究所の路川徹也氏には、設置 したプロファイルモニターの制御ソフトウェアを整備し ていただきました。コミヤマエレクトロンの地場弘行氏 には、モニターチェンバーの試作・改良において多大な ご協力をいただきました。この場を借りて、皆様に深く 感謝申し上げます。

参考文献

- C. Mitsuda *et al.*, "Injection Section Upgrading with the Septum-Magnet Replacement in KEK-PF Ring", Proceedings of IPAC2021, Campinas, SP, Brazil, May 24-28, 2021, paper MOPAB091, to be published.
- [2] A. Ueda *et al.*, "Characteristic evaluation of the new septum magnet for PF injection section upgrade", presented at the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, online, Japan, Aug. 9-12, 2021, paper WEP016, this conference.
- [3] Y. Tanimoto *et al.*, "Vacuum system renewal for the PFring injection-section upgrade", presented at the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, online, Japan, Aug. 9-12, 2021, paper MOP011, this conference.
- [4] S. Nagahashi *et al.*, "Design of the injection point and align magnets for the upgrade of PF ring injection section", presented at the 18th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, online, Japan, Aug. 9-12, 2021, paper THP008, this conference.